PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-216823

(43) Date of publication of application: 06.08.1992

(51)Int.Cl.

C08G 65/28

(21)Application number : 02-411338

(71)Applicant : ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing: 18.12.1990

(72)Inventor: MATSUMOTO YUKIO

TAKEYASU HIROMITSU

OZAWA SHIGEYUKI

(54) PRODUCTION OF POLYETHER

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a polyether by using a smaller amount of a compound metal cyanide complex so that the produced polyether may be equivalent to that obtained by using a amount of the catalyst and that it may be produced more economically inasmuch as the catalyst can be removed more easily.

CONSTITUTION: A small amount of an initiator containing a compound metal cyanide complex catalyst in a relatively high concentration is reacted with a small amount of a monoepoxide, and after the addition of a large amount of an initiator and a catalyst, the monoepoxide is reacted in a low catalyst concentration until a polyether of a desired molecular weight is obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-216823

(43)公開日 平成4年(1992)8月6日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 8 G 65/28

NQP

9167-4 J

審査請求 未請求 請求項の数5(全 6 頁)

(21)出願番号	特顯平2-411338	(71)出願人	000000044
			旭硝子株式会社
(22)出願日	平成2年(1990)12月18日		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
		(72)発明者	松本 幸夫
			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
			旭硝子株式会社中央研究所内
		(72)発明者	武安 弘光
			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
			旭硝子株式会社中央研究所内
		(72)発明者	小沢 茂幸
			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
			旭硝子株式会社中央研究所内
		(74)代理人	弁理士 泉名 謙治
		,	

(54) 【発明の名称】 ポリエーテル類の製造法

(57) 【要約】

【目的】複合金属シアン化物錯体触媒を用いてポリエーテル類を製造する際、より少量の触媒を用いて多量の触媒を使用した場合と同等のポリエーテル類を製造する。これにより、その後の触媒除去が容易となり、より経済的なポリエーテル類の製造が可能となる。

【構成】比較的高い濃度の複合金属シアン化物錯体触媒を含む少量のイニシエーターに少量のモノエポキサイドを反応させ、次ぎに多量のイニシエーターと触媒を加えて触媒濃度が低い状態で目的とする分子量のポリエーテル類が得られるまでモノエポキサイドを反応させる。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複合金属シアン化物錯体触媒の存在下少なくとも1個の水酸基を有するイニシエーターにモノエポキサイドを開環付加反応させてポリエーテル類を製造する方法において、複合金属シアン化物錯体触媒の存在下第1のイニシエーターにモノエポキサイドを開環付加反応させてポリエーテル中間体を製造し、次いで第1のイニシエーターと同一あるいは異なる第2のイニシエーターと任意に複合金属シアン化物錯体触媒とを添加し、しかもそのときのポリエーテル中間体と第2のイニシエーターの合計に対する複合金属シアン化物錯体触媒の濃度を上記ポリエーテル中間体における複合金属シアン化物錯体触媒の濃度を上記ポリエーテル中間体における複合金属シアン化物錯体触媒の濃度よりも低いものとし、引き続きポリエーテル中間体と第2のイニシエーターの混合物にモノエポキサイドを反応させることを特徴とするポリエーテル類の製造法。

【請求項2】使用する第1のイニシエーターと第2のイニシエーターとの重量比(第1のイニシエーター/第2のイニシエーター)が40/60より5/95である、請求項1の製造法。

【請求項3】複合金属シアン化物錯体触媒の使用量が最終的に得られるポリエーテル類中の濃度で表わして20~200ppmである、請求項1の製造法。

【請求項4】第1のイニシエーターに複合金属シアン化物錯体触媒を300~800ppm添加し、第2のイニシエーターに複合金属シアン化物錯体触媒を250ppm以下添加してポリエーテル中間体に加える、請求項1の製造法。

【請求項5】第1のイニシエーターに、第1のイニシエーターの水酸基あたり平均1分子以上かつ全モノエポキサイドに対して10重量%以下のモノエポキサイドを反応させてポリエーテル中間体を製造する、請求項1の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はポリエーテル類の製造方法であり、特に複合金属シアン化物錯体触媒を使用して 高分子量のポリエーテルポリオールの製造方法である。

[0002]

【従来の技術】イニシエーターにアルキレンオキサイドなどのモノエポキサイドを開環反応させて得られるポリ 40 エーテル類はポリウレタンなどの合成樹脂の原料、界面活性剤、潤滑剤、その他の用途に広く用いられている。イニシエーターはA-(H)、(A;水酸基含有化合物の水酸基の水素原子を除いた残基、n;1以上の整数)で表わされる水酸基含有化合物である。イニシエーターとしては、例えば1価アルコール、多価アルコール、1価フェノール、多価フェノールなどがある。また、ヒドロキシアルキルアミノ基を有する化合物(アルカノールアミン類やアミン類ーアルキレンオキサイド付加物など)もイニシエーターとして用いられる。さらに上記イニシ 50

エーターにモノエポキサイドを反応させて得られるポリ

【0003】ポリエーテル類は上記イニシエーターにモノエポキサイドを多数開環付加反応させて得られる下記のような化合物である。

エーテル類もまたイニシエーターとして用いられる。

2

A-[-(-R-O-)-H]

ただし、(-R-O-)はモノエポキサイドの開環反応した 単位、mは整数を表わす。

【0004】従来、ポリエーテル類を製造する方法としてアルカリ触媒存在下にモノエポキサイドを反応させる方法が広く用いられている。アルカリ触媒としては水酸化カリウムや水酸化ナトリウムなどのアルカリ金属化合物が使用されていた。しかしアルカリ触媒を使用して得られるポリエーテル類では、次のような問題点があった。すなわちモノエポキサイド、特にプロピレンオキサイドの異性化により生成した不飽和モノオールが開始剤となり、これにモノエポキサイドが開環付加した不飽和ポリエーテルモノオール(以下、これも不飽和モノオールという)が生成する。ポリエーテル類の分子量が高くなるにつれて異性化の割合は増え、この傾向は、分子量6500以上(3官能の場合)で顕著になるためモノエポキサイドにプロピレンオキサイドを用いた場合、分子量650以上のポリエーテル類の合成は事実上不可能であった。

【0005】一方、触媒として複合金属シアン化物錯体を用いてポリエーテル類を製造することは知られている(例えば、次の米国特許明細書参照、US 3278457,US 3278458,US 3278459,US 3427256,US 3427334,US 3427335)。この触媒は上記不飽和モノオールの生成が少なく、また極めて高分子量のポリエーテル類を製造することも可能である。また、この触媒は高活性であり、同等活性のアルカリ触媒使用量に比較して触媒使用量が少なくてすむ(通常モル比で1/30~1/500)という特徴も有している。

[0006]

【発明の解決しようとする課題】しかし上記複合金属シアン化物錯体触媒は以下のような問題点を有している。即ち、イニシエーターにモノエポサイドを開環反応させる初期の段階において、イニシエーターに対する複合金属シアン化物錯体触媒の濃度が低い場合、モノエポキサイドの反応性が低下する、最終的に得られるポリエーテル類の分子量分布が広くなる、最終的に得られるポリエーテル類の粉度が高くなる、等の問題を生じる。

【0007】この初期の反応における上記問題を解決するために触媒濃度を高めるとポリエーテル類製造後ポリエーテル類から触媒を除去する精製工程において十分に触媒を除去することが困難となる。特に目的とするポリエーテル類が高分子量のものであるとその粘度が極めて高いものとなるので、多量の触媒を除去することはますます困難となる。しかも反応の初期の段階以降はそれほ

3

ど高濃度の触媒を必要としないことより、経済性の面で も好ましいとは言えない。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、前述の問題点 を解決すべくなされた下記の発明を提供するものであ る。

【0009】複合金属シアン化物錯体触媒の存在下少なくとも1個の水酸基を有するイニシエーターにモノエポキサイドを開環付加反応させてポリエーテル類を製造する方法において、複合金属シアン化物錯体触媒の存在下 10第1のイニシエーターにモノエポキサイドを開環付加反応させてポリエーテル中間体を製造し、次いで第1のイニシエーターと同一あるいは異なる第2のイニシエーターと任意に複合金属シアン化物錯体触媒とを添加し、しかもそのときのポリエーテル中間体と第2のイニシエーターの合計に対する複合金属シアン化物錯体触媒の濃度を上記ポリエーテル中間体における複合金属シアン化物錯体触媒の濃度を上記ポリエーテル中間体における複合金属シアン化物錯体触媒の濃度よりも低いものとし、引き続きポリエーテル中間体と第2のイニシエーターの混合物にモノエポキサイドを反応させることを特徴とするポリエーテル類の製造法。

【0010】本発明における複金属シアン化物錯体は、前記公知例に示されているように下記一般式(1)の構造を有すると考えられる。M¹ [M² (CN)](E₀0)(R) … (1)

【0011】ただし、M'は Zn(II)、Fe(II)、Fe(III)、Co(II)、Ni(II)、Al(III)、Sr(II)、Mn(II)、Cr(III)、Cu(II)、Sn(II)、Pb(II)、Mo(IV)、Mo(VI)、W(IV)、W(VI) などであり、M'はFe(II)、Fe(III)、Co(II)、Co(III)、Cr(II)、Cr(III)、Cr(III)、Mn(II)、Mn(III)、Ni(II)、V(IV)、V(V) などであり、Rは有機配位子であり、a,b,xおよびyは、金属の原子価と配位数により変わる正の整数であり、cおよびdは金属の配位数により変わる正の数である。

【0012】一般式(1) におけるM' はZn(II)が好ましく、LP はFe(II)、Fe(III)、Co(II)、Co(III) などが好ましい。有機配位子としては、たとえばケトン、エーテル、アルデヒド、エステル、アルコール、アミドなどがあっ

【0013】上述のごとく一般式(1)で表わされる複金属シアン化物錯体は、金属塩 M'X(M' aは上述と同様、X はM'と塩を形成するアニオン)とポリシアノメタレート(塩) Z [M²(CN)] (M², x, yは上述と同様。Z は水素、アルカリ金属、アルカリ土類金属など、e, fは Z, M²の原子価と配位数により決まる正の整数)のそれぞれの水溶液または水と有機溶剤の混合溶媒の溶液を混ぜ合わせ、得られた複金属シアン化物に有機配位子Rを接触させた後、余分な溶媒および有機化合物Rを除去することにより製造される。

【0014】ポリシアノメタレート(塩)2 [M^2 (C る。前段における触媒濃度は、第1のイニシエーターに N)] は、2 には水素やアルカリ金属をはじめとする種 50 対して200ppmを越えることが好ましい。上限は800ppmが

々の金属を使用しうるが、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩が好ましい。特に好ましくは通常のアルカリ金属塩、即ちナトリウム塩とカリウム塩である。

【0015】この複金属シアン化物触媒を用いると、不飽和モノオールの含有量の少ない、あるいは不飽和モノオールの含有量が少なくかつ極めて高分子量の、ポリエーテル類を合成することが可能である。

【0016】ポリエーテル類は通常モノエポキサイドとイニシエーターとの混合物に触媒を存在させて反応させることにより製造される。また、反応系にモノエポキサイドを徐々に加えながら反応を行うこともできる。反応は常温下でも起きるが、必要により、反応系を加熱あるいは冷却することもできる。複合金属シアン化物錯体触媒の使用量は特に限定されるものではないが、最終的に得られるポリエーテル類中の濃度で表わして20~200ppmであるが好ましい。この触媒の最終濃度が低いほどその後ポリエーテル類から触媒を除去する精製が容易となる。この触媒の最終濃度は、必ずしもイニシエーター中の触媒濃度を規定するものではない。なぜなら、イニシエーター中の触媒濃度が一定であっても反応させるモノエポキサイドの量が多くなるほど触媒の最終濃度は低くなるからである。

【0017】本発明ではモノエポキサイドの反応を少なくとも2段に分けて行なう。前段では比較的高い触媒濃度で反応を行ない、後段では比較的低い触媒濃度で反応を行なう。そして、前段と後段の間で新たなイニシエーターが追加添加され、そのとき触媒が新たに追加添加されてもよい。前段での触媒濃度が高いことより、モノエポキサイドの高い反応性が発揮され、後段での触媒濃度が低くてもモノエポキサイドの高い反応性が確保され、しかも最終的に得られるポリエーテル類の分子量分布は十分に狭くかつポリエーテル類の粘度が低いものとなる。

【0018】本発明において、上記の効果が発揮される理由は明確なものではないが、反応開始時点において反応系内の微量の水分や塩基性不純物などの存在により触媒が被毒され活性が低下するためであると予想される。従って、反応の初期の触媒濃度を高くして初期の活性を確保することにより、たとえ触媒の総使用が同一であっても上記のような1段法とは異なる効果が発揮される。なお、1段法の場合もモノエポキサイドの反応量に比例して触媒濃度は低下するが、本発明は前段終了時における触媒濃度よりも低い触媒濃度で後段の反応を始めることに特徴がある。

【0019】本発明における前段の反応では、複合金属シアン化物錯体触媒存在下第1のイニシエーターにモノエポキサイドを反応させてポリエーテル中間体を製造する。前段における触媒濃度は、第1のイニシエーターに対して200mmを越えることが好ました。上限は800mmが

30

5

好ましい。前記のように触媒濃度が低過ぎると活性が不十分となり、高過ぎると精製における触媒除去が困難となる。好ましい触媒濃度は 300~700ppmである。

【0020】ポリエーテル中間体を製造するための第1のイニシエーターに対するモノエポキサイドの反応量は、イニシエーターの水酸基1個当たりモノエポキサイド1分子以上が好ましい。即ち、N個の水酸基を有するイニシエーター1モル当たりNモル以上が好ましい。上限は特に限定されるものではないが、本発明の目的や経済性等の面から、ポリエーテル類の製造に用いる全モノエポキサイドの10重量%以下が好ましい。通常、これにより目的ポリエーテル類よりも低分子量のポリエーテル中間体が得られる。

【0021】ポリエーテル中間体を製造した後、次に第2のイニシエーターを加える。後段においては、ポリエーテル中間体と第2のイニシエーターの混合物がイニシエーターとなる。この混合イニシエーターにおける触媒 濃度は、ポリエーテル中間体における触媒濃度よりも低いものとする。通常第2のイニシエーターは多量に使用されるので触媒を追加しないと混合イニシエーターにお20ける触媒濃度が低過ぎる結果となるおそれがある。従って、通常は後段の反応を始める前に触媒を追加する。

【0022】後段の反応を始める際の混合イニシエーターにおける触媒濃度は、50~250ppmであることが好ましい。加えて、この触媒濃度は、前段の終におけるポリエーテル中間体中の触媒濃度よりも両者の差で表わして100ppm以上少ないことが好ましい。追加の触媒は、第2のイニシエーターとは別に添加してもよく、予め第2のイニシエーターに添加して使用してもよい。なお、第2のイニシエーのイニシエーターに対する触媒使用量は50~250ppmが適当である。

【0023】第1のイニシエーターと第2のイニシエーターの使用割合は特に限定されるものではないが、本発明の目的や経済性等の面から、使用する第1のイニシエーターと第2のイニシエーターとの重量比(第1のイニシエーター/第2のイニシエーター)は、40/60~5/95であることが好ましい。特に、30/70~10/90であることが好ましい。

【0024】後段の反応では、上記混合イニシエーターに目的とする分子量のポリエーテル類が得られるまでモ 40 ノエポキサイドを反応させる。2つのイニシエーターの水酸基数が同一でかつモノエポキサイドの反応量が十分に多い場合、得られるポリエーテル類は分子量の面で実質上単一と見なすことができるポリエーテル類が得られる

【0025】目的の分子量を有するポリエーテル類が得 られた後、通常触媒を失活させポリエーテル類から触媒 残渣を除去する精製が行なわれる。ある場合には、他の 触媒を用いてモノエポキサイドを反応させてもよい。例 えば、複合金属シアン化物錯体触媒を用いて比較的高分 50 他、リン酸やその誘導体、その他のポリヒドロキシ化合

子量の水酸基末端ポリエーテルにエチレンオキサイドを 反応させることは困難であり、そのため触媒をアルカリ 金属触媒に変換した後エチレンオキサイドを反応させる 手段が知られている。従って、本発明により製造したポリエーテル類にこの手段を適用して、その後に精製を行 なってもよい。

6

【0026】本発明におけるイニシエーターは少なくとも1個の水酸基を有する化合物である。水酸基の数に上限はないが、好ましくは1~8である。またその分子量は、目的とするポリエーテル類よりも低分子量のものであり、好ましくは、目的とするポリエーテル類の分子量が1000以下(勿論、目的とするポリエーテル類の分子量以下)の化合物である。特に好ましくは、目的とするポリエーテル類の分子量の1/2以下でかつ水酸基当たりの分子量が500以下の化合物である。

【0027】第1のイニシエーターと第2のイニシエーターは、同一の化合物であっても異なる化合物であってもよい。通常は同一の化合物が使用される。しかし、水酸基数が同一の異なる化合物も使用できる。なぜなら、目的とするポリエーテル類の分子量が高くなるほど、水酸基数が同一である限り低分子量のイニシエーターの残基がポリエーテル類の性質に及ぼす影響は少ないからである。この場合は特に、モノエポキサイドの付加量が異なる以外は同一のイニシエーターの使用が好ましい。またある場合には、水酸基数の異なるイニシエーターを使用してもよい。その場合、ポリエーテル類として異なる水酸基数を有するポリエーテルの混合物が得られる。

【0028】イニシエーターとしては特に2~8個の水 30 酸基を有するポリヒドロキシ化合物が好ましい。ポリヒドロキシ化合物としては、たとえばエチレングリコール、プロピレングリコールなどの2価アルコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールなどの3価アルコール、ベンタエリスリトール、ジグリセリン、デキストロース、ソルビトール、シュークロースなどの4価以上のアルコール、およびこれらのアルコールにアルキレンオキサイドなどのモノエポキサイドを反応させて得られる目的物よりも低分子量のポリエーテル類がある。

【0029】また、ピスフェノールA、レゾール、ノボラックなどのフェノール性水酸基やメチロール基を有する化合物、エタノールアミン、ジエタノールアミンなどの水酸基と他の活性水素を有する化合物、およびこれらにアルキレンオキサイドなどのモノエポキサイドを反応させて得られる目的物よりも低分子量のポリエーテル類がある。さらに、窒素原子に結合した水素原子を少なくとも2個有するモノアミンやポリアミンにアルキレンオキサイドなどのモノエポキサイドを反応させて得られる目的物よりも低分子量のポリエーテル類がある。その他、出い際やその経済体、その他のポリレドロキシル会

ましい。

物も使用できる。これらポリヒドロキシ化合物は2種以 上を併用することもできる。

【0030】本発明は、また、1価のイニシエーターに モノエポキサイドを開環反応せしめてポリエーテルモノ オールを製造する方法にも適用できる。1価のイニシエ ーターとしては、たとえばメタノール、エタノール、プ タノール、ヘキサノール、その他のモノオール、フェノ ール、アルキル置換フェノールなどのフェノール誘導 体、およびこれらにアルキレンオキサイドなどのモノエ ポキサイドを反応させて得られる目的物よりも低分子量 のポリエーテル類がある。さらに、窒素原子に結合した 水素原子を1個有するモノアミンやポリアミンにアルキ レンオキサイドなどのモノエポキサイドを反応させて得 られる目的物よりも低分子量のポリエーテル類がある。

【0031】これらイニシエーターとしては特に1~多 価のアルコールあるいはフェノール類のアルキレンオキ サイド付加物が好ましい。その水酸基当たりの分子量 は、1000以下、特に 500以下が好ましい。その下限は、 水酸基当たり1個のアルキレンオキサイドが付加した場 合の分子量である。

【0032】本発明におけるモノエポキサイドは、炭素 数3以上のモノエポキサイドであり、特に炭素数3以上 のアルキレンオキサイドが好ましい。さらに好ましく は、プロピレンオキサイド、1,2 -プチレンオキサイ ド、2,3-プチレンオキサイド、エピクロルヒドリンな どの炭素数3~4のアルキレンオキサイドが好ましく、 最も好ましくはプロピレンオキサイドである。それら単 独あるいはそれらの2種以上またはそれらとスチレンオ キサイド、グリシジルエーテル、グリシジルエステルな どの他のモノエポキサイドを併用して使用することがで 30 きる。場合によっては、炭素数2のモノエポキサイド、 即ちエチレンオキサイド、をこれらモノエポキサイドと 併用することもできる。2種以上のアルキレンオキサイ ドの使用あるいはアルキレンオキサイドと他のモノエボ キサイドの使用の場合は、それらを混合して付加しある・・ いは順次付加し、ランダム重合鎖やプロック重合鎖を形 成するごとができる。

【0033】得られるポリエーテル類の分子量は特に限定されるものではない。しかし、常温で液状である製品がその用途の面から好ましい。イニシエーター1モルに40対するモノエポキサイドの反応量は少なくとも約10モルが好ましく、少なくとも約50モルがより好ましい。さらに好ましくは、イニシエーターの水酸基当たり平均少なくとも約10分子、特に少なくとも約30分子反応させて得られるポリエーテル類が好ましい。また水酸基価で表わせば、200以下、特に100以下が適当である。たとえば、ポリウレタンの原料としては、水酸基価で表して約5~200、特に5~60の液状ポリエーテルポリオールが好ましい。他の用途、例えば作動油等の油の原料なども上記範囲のポリエーテルポリ(あるいはモノ)オールが好50

【0034】本発明により得られるポリエーテルポリオールは、それ単独であるいは他のポリオール類と併用して用いられるポリウレタン原料用のポリオールとして最も有用である。また、本発明により得られるポリエーテルポリ(あるいはモノ)オールは、ポリウレタン以外の合成樹脂の原料や添加剤の用途にも用いられる。さらに、潤滑油、絶縁油、作動油、その他の油として、あるいはその原料として用いることができる。さらに、本発明により得られたポリエーテル類はアルキルエーテル化物やアシル化物などの他の化合物に変換して種々の用途に使用しうる。

8

【0035】以下に本発明を実施例および比較例により 具体的に説明するが、本発明は、これら実施例にのみ限 定されるものではない。

[0036]

【実施例】 [実施例1]:::

平均分子量1000のグリセリンープロピレンオキサイド付加物 120gに、亜鉛ヘキサシアノコパルテート/グライム錯体触媒0.08gを添加し、120℃においてプロピレンオキサイド24gを反応させた。次いでこれに上記と同じ平均分子量1000のグリセリンープロピレンオキサイド付加物 880gと亜鉛ヘキサシアノコパルテート/グライム錯体触媒0.13gを添加混合し、120℃においてプロピレンオキサイド1976gを反応させて、水酸基価54.7のポリオキシプロピレントリオールを得た。得られたポリオール中の触媒濃度は「70ppmであり、その粘度は25℃において620cp、(重量平均分子量)/(数平均分子量)の値は1.12であった。

【0037】 [実施例2]

できる。場合によっては、炭素数 2 のモノエポキサイド、 平均分子量1000のグリセリンープロピレンオキサイド付加 250gに、亜鉛ヘキサシアノコバルテート/グライム 3 1 得られるポリエーテル類の分子量は特に限定されるものではない。しかし、常温で液状である製品がその用途の面から好ましい。イニシエーター1 モルに対するモノエポキサイドの反応量は少なくとも約10モルが好ましく、少なくとも約50モルがより好ましい。さら ではは、 ウスをとも約50モルがより好ましい。さら ではは、 ウスをとも約50モルがより好ましい。さら ではは、 ウスをとも約50モルがより好ましい。さら ではは 1.3であった。 マ均分子量1000のグリセリンープロピレンオキサイド 120℃においてプロビルンオキサイド 1950gを反応させた。次いでこれに上記と同じ平均分子量1000のグリセリンープロピレンオキサイド 120℃においてプロビルンオキサイド 1950gを反応させて、水酸基価54.4のポリオキシプロピレントリオールを得た。得られたポリオールを得た。 120℃においてプロビルンオキサイド 1950gを反応させて、水酸基価54.4のポリオキシプロピレントリオールを得た。 120℃においてプロビルンオキサイド 1950gを反応させて、水酸基価54.4のポリオーシプロピレントリオールを得た。 120℃においてプロビルンオキサイド 120℃においてプロビルンオート/グライム 120℃においてプロビルンオキサイド 120℃においてプロビルンオキサイド 120℃においてプロピルンオキサイド 120℃においてプロピルンオキサイド 120℃においてプロピルンオキサイド 120℃においてプロピルンオキサイド 120℃においてプロピルンオキサイド 120℃においてプロピルンオキサイド 120℃においてプロピルンオ・サイド 120℃においてプロピルンオ・ロピルンエ・ロピル

【0038】 [比較例1]

平均分子量1000のグリセリン・プロピレンオキサイド付加物1000gに、亜鉛へキサシアノコパルテート/グライム錯体触媒0.45gを添加し、120℃においてプロピレンオキサイド2000gを反応させて、水酸基価54.8のポリオキシプロピレントリオールを得た。得られたポリオール中の触媒濃度は150ppmであり、その粘度は25℃において620cp、(重量平均分子量)/(数平均分子量)の値は

S

1.14であった。

【0039】 [比較例2]

平均分子量1000のグリセリン-プロピレンオキサイド付加物1000gに、亜鉛ヘキサシアノコバルテート/グライム錯体触媒0.21gを添加し、120℃においてプロピレンオキサイド2000gを反応させて、水酸基価54.6のポリオキシプロピレントリオールを得た。得られたポリオール中の触媒濃度は70ppmであり、その粘度は25℃において750cp、(重量平均分子量)/(数平均分子量)の値は1.29であった。

【0040】[比較例3]

平均分子量1000のグリセリン-プロピレンオキサイド付加物1000gに、亜鉛ヘキサシアノコバルテート/グライム錯体触媒0.15gを添加し、120℃においてプロピレンオキサイド1000gを反応させた。次いでこれに上記と同じ亜鉛ヘキサシアノコバルテート/グライム錯体触媒0.06gを添加混合し、120℃においてプロピレンオキサイド1000gを反応させて、水酸基価55.6のポリオキシプロ

10

ピレントリオールを得た。得られたポリオール中の触媒 濃度は 70ppmであり、その粘度は25℃において800cp、 (重量平均分子量) / (数平均分子量) の値は1.36であった。

[0041]

【発明の効果】本発明により、より少量の複合金属シアン化物錯体触媒を用いて、低粘度で分子量分布の狭いポリエーテル類が得られる。例えば、前記比較例1と実施例を比較することより明らかなように、触媒使用量が10/2以下となっても同等のポリエーテルが得られる。また、他の比較例より明らかなように、触媒使用量が同じ場合、単なる低濃度の触媒で反応を開始した場合や単に反応途中で触媒を追加した場合は、高粘度で分子量分布の広いポリエーテル類が生成し、触媒使用量が多い場合と同等のポリエーテル類が得られない。触媒使用量が少なくてすむことにより、ポリエーテル類から触媒成分を除去する精製工程が容易となり、経済的にも有利である。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成11年(1999)4月27日

【公開番号】特開平4-216823

【公開日】平成4年(1992)8月6日

【年通号数】公開特許公報4-2169

【出願番号】特願平2-411338

【国際特許分類第6版】

C08G 65/28 NQP

[FI]

C08G 65/28 NQP

【手続補正書】

【提出日】平成9年12月8日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】複合金属シアン化物錯体触媒の存在下少な くとも1個の水酸基を有するイニシエーターにモノエポ キサイドを開環付加反応させてポリエーテル類を製造す る方法において、複合金属シアン化物錯体触媒の存在下 第1のイニシエーターにモノエポキサイドを開環付加反 応させてポリエーテル中間体を製造し、次いで第1のイ ニシエーターと同一あるいは異なる第2のイニシエータ ーと任意に複合金属シアン化物錯体触媒とを添加し、し かもそのときのポリエーテル中間体と第2のイニシエー ターの合計に対する複合金属シアン化物錯体触媒の濃度 を上記ポリエーテル中間体における複合金属シアン化物 錯体触媒の濃度よりも低いものとし、引き続きポリエー テル中間体と第2のイニシエーターの混合物にモノエポ キサイドを反応させることを特徴とするポリエーテル類 の製造法。

【請求項2】使用する第1のイニシエーターと第2のイ ニシエーターとの重量比(第1のイニシエーター/第2 のイニシエーター) が40/60~5/95である、請求項1 記載の製造法。

【請求項3】複合金属シアン化物錯体触媒の使用量が最 終的に得られるポリエーテル類中の濃度で表わして20~ 200ppmである、請求項1<u>または2記載</u>の製造法。

【請求項4】第1のイニシエーターに複合金属シアン化 物錯体触媒を 300~800ppm添加し、第2のイニシエータ ーに複合金属シアン化物錯体触媒を250ppm以下添加して ポリエーテル中間体に加える、請求項1、2または3記 載の製造法。

【請求項5】第1のイニシエーターに、第1のイニシエ ーターの水酸基あたり平均1分子以上かつ全モノエポキ サイドに対して10重量%以下のモノエポキサイドを反応 させてポリエーテル中間体を製造する、請求項1、2、 3または4記載の製造法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は複合金属シアン化物錯体 触媒を使用し<u>た</u>高分子量のポリエーテルポリオールの製 造方法に関する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】本発明における複合金属シアン化物錯体 は、前記公知例に示されているように下記一般式(1)の 構造を有すると考えられる。

 $M'_{a}[M'_{x}(CN)_{y}]_{b}(H_{2}O)_{c}(R)_{d} \cdots (1)$

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】上述のごとく一般式(1) で表わされる 複合金属シアン化物錯体は、金属塩 M'X。(M'、aは上 述と同様、X はM'と塩を形成するアニオン)とポリシア ノメタレート(塩)ス、[M゚、(CN),]。 (M゚, x, yは上述 と同様。2 は水素、アルカリ金属、アルカリ土類金属な ど、e, fは Z, M の原子価と配位数により決まる正の 整数)のそれぞれの水溶液または水と有機溶剤の混合溶 媒の溶液を混ぜ合わせ、得られた複合金属シアン化物に 有機配位子Rを接触させた後、余分な溶媒および有機化 合物Rを除去することにより製造される。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】この複合金属シアン化物触媒を用いると、不飽和モノオールの含有量の少ない、あるいは不飽和モノオールの含有量が少なくかつ極めて高分子量の、ポリエーテル類を合成することが可能である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】ポリエーテル類は通常モノエポキサイドとイニシエーターとの混合物に触媒を存在させて反応させることにより製造される。また、反応系にモノエポキサイドを徐々に加えながら反応を行うこともできる。反応は常温下でも起きるが、必要により、反応系を加熱あるいは冷却することもできる。複合金属シアン化物錯体的媒の使用量は特に限定されるものではないが、最終的に得られるポリエーテル類中の濃度で表わして20~200ppmであることが好ましい。この触媒の最終濃度が低いほどその後ポリエーテル類から触媒を除去する精製が容易となる。この触媒の最終濃度は、必ずしもイニシエーター中の触媒濃度を規定するものではない。なぜなら、イニシエーター中の触媒濃度が一定であっても反応させるモノエポキサイドの量が多くなるほど触媒の最終濃度は低くなるからである。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】本発明において、上記の効果が発揮される理由は明確なものではないが、反応開始時点において反応系内の微量の水分や塩基性不純物などの存在により触媒が被毒され活性が低下するためであると予想される。従って、反応の初期の触媒濃度を高くして初期の活性を確保することにより、たとえ触媒の総使用量が同一であっても上記のような1段法とは異なる効果が発揮される。なお、1段法の場合もモノエポキサイドの反応量に比例して触媒濃度は低下するが、本発明は前段終了時における触媒濃度よりも低い触媒濃度で後段の反応を始めることに特徴がある。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】本発明における前段の反応では、複合金属シアン化物錯体触媒存在下第1のイニシエーターにモノエポキサイドを反応させてポリエーテル中間体を製造する。前段における触媒濃度は、第1のイニシエーターに対して200ppmを越えることが好ましい。上限は800ppmが好ましい。前記のように触媒濃度が低過ぎると活性が不十分となり、高過ぎると精製における触媒除去が困難となる。好ましい触媒濃度は 300~800ppmであり、特に好ましい触媒濃度は 300~700ppmである。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】後段の反応を始める際の混合イニシエーターにおける触媒濃度は、50~250ppmであることが好ましい。加えて、この触媒濃度は、前段の終<u>了時</u>におけるポリエーテル中間体中の触媒濃度よりも両者の差で表わして100ppm以上少ないことが好ましい。追加の触媒は、第2のイニシエーターとは別に添加してもよく、予め第2のイニシエーターに添加して使用してもよい。なお、第2<u>のイ</u>ニシエーターに対する触媒使用量は50~250ppmが適当である。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正内容】

【0032】本発明におけるモノエポキサイドは<u>、炭</u>素 数3以上のアルキレンオキサイドが好ましい。さらに好 ましくは、プロピレンオキサイド、1,2 -ブチレンオキ サイド、2,3 ーブチレンオキサイド、エピクロルヒドリ ンなどの炭素数3~4のアルキレンオキサイドが好まし く、最も好ましくはプロピレンオキサイドである。それ ら単独あるいはそれらの2種以上またはそれらとスチレ ンオキサイド、グリシジルエーテル、グリシジルエステ ルなどの他のモノエポキサイドを併用して使用すること ができる。場合によっては、炭素数2のモノエポキサイ ド、即ちエチレンオキサイド、をこれらモノエポキサイ ドと併用することもできる。2種以上のアルキレンオキ サイドの使用あるいはアルキレンオキサイドと他のモノ エポキサイドの使用の場合は、それらを混合して付加し あるいは順次付加し、ランダム重合鎖やブロック重合鎖 を形成することができる。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.